

■ レジピ 改20 レジスト膜厚 μm

BP1	50℃	4min	BP2	50℃	4min	BP3	50℃	4min	CP												
				spin/Acc								塗布液イン1	ノズル1滴下位置移動	ノズル1初期位置移動	エッジ洗浄	エッジ洗浄ノズルアーム滴下位置移	エッジ洗浄ノズルアーム初期位置移	裏面洗浄1	ノズル受洗浄	N2ブロー	キャブ排気
Step	Time	Spin	Acc	立ち上がり時間	Move1	Speed1	Temp1℃	Move2	Speed2	Move3	Speed3	C1	D1	H1	ER	ED	EH	B1	NR	NB	CE
1	1.3	0	5000	0.000	0.0	100.0	23.0	0.0	100.0	0.0	50.0	1									
2	4.0	60	5000	0.012	0.0	300.0		0.0	100.0	0.0	50.0		1								
3	5.0	60	5000	0.012	0.0	100.0		0.0	100.0	0.0	50.0	1							1		
4	3.0	80	5000	0.016	0.0	300.0		0.0	100.0	0.0	50.0			1							
5	2.0	140	5000	0.028	0.0	100.0		0.0	100.0	0.0	50.0										
6	5.0	1100	50000	0.02	0.0	100.0		0.0	100.0	0.0	50.0							1			
7	1.0	240	10000	0.024	0.0	100.0		0.0	100.0	0.0	50.0							1			
8	35.0	240	10000	0.024	0.0	100.0		0.0	100.0	0.0	50.0										1
9	1.0	240	10000	0.024	0.0	100.0		0.0	100.0	0.0	50.0							1			1
10	20.0	200	10000	0.020	0.0	100.0		0.0	100.0	0.0	50.0										1
11	3.0	200	10000	0.020	0.0	100.0		0.0	100.0	0.0	200.0					1		1			1
12	2.0	200	10000	0.020	0.0	100.0		0.0	100.0	0.0	200.0				1			1			1
13	3.0	700	10000	0.07	0.0	100.0		0.0	100.0	2.0	50.0				1	1					1
14	1.0	600	10000	0.06	0.0	100.0		0.0	100.0	0.0	200.0				1	1					1
15	4.0	600	10000	0.06	0.0	100.0		0.0	100.0	0.0	200.0						1	1		1	1
16	7.5	1000	10000	0.10	0.0	100.0		0.0	100.0	0.0	50.0									1	1
17	4.0	500	5000	0.10	0.0	100.0		0.0	100.0	0.0	50.0									1	1
18	1.0	100	5000	0.020	0.0	100.0		0.0	100.0	0.0	50.0										
	END																				

total 101.8
total 102.4
IDEL時間 22.2
124.63

装置上

・レジスト比重 P-LA900 1.054
・レジスト吐出量 4.7 ±
4.5 ml/WF
・PM73シンナー吐出量
流量設定 吐出量
エッジリッ 40 ml/min 4.0 ml/WF
バックリッ 70 ml/min 18.7 ml/WF
合計 22.7 ml/WF

レジスト吐出時間	エッジリッス吐出時間	裏面リッス吐出時間
1.3		
5.0		
		5.0
		1.0
		1.0
		3.0
	2.0	2.0
	3.0	
	1.0	
		4.0

6.3	6.0	16.0
-----	-----	------